This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP408222682A

PAT-NO: JP408222682A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08222682 A

TITLE: LEAD FRAME AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

PUBN-DATE: August 30, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

YAMADA, JUNICHI KAMI, TOMOE SASAKI, MASARU

ASSIGNEE-INFORMATION: NAME DAINIPPON PRINTING CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP07047919

APPL-DATE: February 14, 1995

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L021/60

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a lead frame adaptable to multi-terminal design of semiconductor devices and after-process such as assembling and mounting steps by making one face of the top end of each inner lead parallel to the faces of other parts thereof and the other—three—faces thereof recessed.

CONSTITUTION: A lead frame 10 for resin-sealed semiconductor devices mounts a semiconductor element on inner lead tip parts 11A through bumps and electrically connects it to external circuits by outer leads 12 integrated with inner leads 11. The tip part 11A is thinner than other parts of the frame 10 and nearly rectangular in cross-section. One face of the

part 11A is parallel to other parts faces of the frame 10 and other three faces of the lead 11 are made recessed.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO

(19) [[木口HPT (1 P)] (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公問番号

特開平8-222682

(43)公院日 平成8年(1996)8月30日

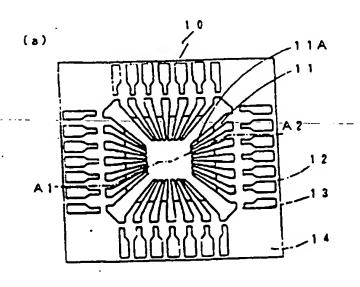
	銀別配号	广内整理番号	F 1		技術表示箇所
(51) intCl.*		/1712L-2.m /	HOIL	23/50	U
HOIL 23/50)		,,,,,		Α
21/60	3 1 1			21/60	3 1 1 R
			स्त् ना देश न	ti i i i i i i i i i i i i i i i i i i	コンチャク アナー パート アイ
			1	•	
(01) W. (54)	特數平7-47919		(71)出題	J 0000028	97
(21) 出版条号	177 😅 1				可别株式会社
(00) (11 5 [7]	平成7年(1995)2	Л148		東京都	所依区市谷加賀町一丁月1番1号
(22) 出版日	TM 1 1 (1000) 2		(72) 発明	東京都	学一 所宿区市谷加賀町一丁目1番1号 印副株式会社内
			(72)免例	火坑郡	江 新宿区市谷加賀町一丁日1番1号 印刷株式会社内
			(72)発明	東京包	野 新宿区市谷加賀町一丁月1番1号 印刷株式会社内
			(74)代理	人 弁理士	小西 淳美

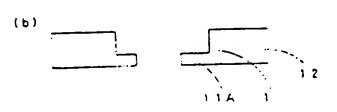
(54) [発明の名称] リードフレームおよびその製造方法

(五)【要約】

【目的】 半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、アセンブリ工程や実装工程等の後工程にも対応できる高精細なリードフレームを提供する。

【積成】 平海休業子をパンプを介してインサーリード
先端部に括載し、インナーリードと一体となって延設し
たアウターリードにより半海休業子と外部回路とを電気
的に接続する、樹脂封止型半海休装置用リードフレーム
であって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形で
あり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの
他の3面は世状に形成されている





02/19/2003. EAST Version: 1.65.65.1

【特許領非の範里】 【語求項1】 半導体希子をパンプを介してインナーリ ード先端部に搭載し、インナーリートと一体となって延 設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを 電気的に接続する。樹脂封止型牛専体装置用リードプレ ームであって、インナーリード先端部は、仮厚がリード フレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方 形であり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリー ドフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリー ドの他の3面は凹状に形成されていることを特徴とする リードフレーム。

1

(八寸頂で) 単語は書きない(一つかなり マイッキーリ ード先端部に搭載し、インナーリートに一体となって健 殺したアウターリードにより半導体景子と外部回路とを **電気的に接続する、閉胎封止型半導体装置用リードフレ** 一ムであって、半導体素子をパンプを介して搭載するイ ンナーリード先端配は、板厚をリードフレームの他の部 分の板厚よりも落く、断面形状が略方形であり、前紀イ ンナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分 の面に平行で、前記インナーリードの他のう面は凹状に 形成されていることを特徴とするリードフレームをエッ チングプロセスによって作製する方法であって、少なく とも原に、

- (A) リードフレーム素材の両面に感光性レジストを接 布する工程。
- (B) 前記リードフレーム条材に対し、一方の面は、少 なくとも半導体素子をパンプを介して搭載するインサー リード先端部形成領域において平坦状に腐蝕するための パターンが形成されたパターン版にて、他方の面は、イ ンナーリード先端部形状を形成するためのパターンが形 30 成されたパターン妖にて、それぞれ、恋光性レジストを **競光して、所定形状の間目部を持つレジストパターンを** 形成する1覧。
- _(C) 少なくとも、インサーリード先端部形状を形成す るための、所定形状の間口部をもつレジストパターシが一 形成された面偶から褐色液による第一のエッチング加工 を行い、腐殖されたインサーリード先端部形成領域にお いて、所定量だけエッチング加工して止める工程。
- (1) インナーリード先端部形状を形成するためのバタ ーンが形成された面側の塔蝕された部分に、耐エッチン グ作のあるエッチング抵抗層を埋め込む工程。
- (日) 平川状に塔陸するためのパターンが形成された面 側から、腐蝕液による第二のエッチング加工を行い貫通 させて、インサーリート先端部を形成する工程、
- (F)上記エッチンク抵抗府、レジスト股を利能し、 洗 浄する工程、を含むことを特徴とするサードフレース。) 製造方法

【论理学、14版学、20年】

介してインナーリード先端部に搭数するための問胎月止 即半導体装置用リードフレースとその製造方法に関す る。特に、フリップチップ法により半導体最子をインナ ーリード先端部に指数するためのリードフレームに関す る.

[0002]

【従来の技術】従来より用いられている樹脂均止型の半 導体装置 (プラスチックッードフレームパッケージ) は、一般に図6(a)に示されるような構造であり。半 専体装置もCは、半導体素子を4.2%ニッケルー鉄合金 異からなみリードフレームに搭載した後に、樹脂もらに 1.り付けしては、ケージャレットので、生活化療学のよ の記憶パットらりに対応できる数のインサーリートらう を必要とするものである。そして、半路休暑でも1を指 战するダイバッド部62や周囲の回路との遺気的接続を 行うためのアウターリード部64、アウターリード部6 4に一体となったインナーリード部63、該インナーリ 一下部63の先端部と半導体第子61の電極パッド66 とを電気的に接続するためのワイヤも7、半時休暇でも 1を封正して外界からの応力、汚染から守る樹脂も5等 からなっている。このようなリードフレールを利用した 樹脂封止型の生涯体装冠(プラスチックリードフレーム パッケージ)においても、電子展器の優落短小化の時流 と半導体素子の高葉層化に任い、小型薄型化かつ電極端 子の増大化が顕著で、その結果、閉能対比型半導体管 西、特にQFP (Quad Flat Packar e) 及びTQFP (Thin Quad Flat P ackake) 等では、リードの多ピン化が若しくなっ てきた。上記の半導体装置に用いられるリードフレーム は、微細なものはフオトリソクラフィー技術を用いたエ ッチング加工方法により作製され、繊細でないものはプ レスによる加工方法による作品されるのが一般的であっ たが、このような半導体装置の多ピン化に伴い、リード フレームにおいても、インサーリード部先端の微細化が 進み、微機なものに対しては、プレスによる打ち抜き加 工によらず、リードフレーム部内の成厚がU、2つ5 mem 程度のものを用い、エッチング加工で対応してきた。こ のエッチング加工方法の工程について以下、図りに基づ いて簡単に述べておく。光ず、網合金もしくは4.2%エ ッケルー駅台金からなる厚さり、25mm程度の落板 (リードフレーム素材51)を上分洗浄(図5(a)) した後、夏クロニ酸カリウムを迷光材とした水溶性カゼ インレジスト等のフオトレジストランを該落板の両表面 に均一に塗布する。((図5(b)))

次にで、所定のバターンが形成されたマスクを介して高 圧型銀針でレジスト部を発光した後、所定の現像液で減 感光性レシストを現像して(図5(+))。レンストバ ターンラッを表現し、硬酸制理、洗浄処理等を必要に応 1. 1000 単位版 我本語の、1つの成分をあると述。 【有类】、利用、收】 化分类点 医尿性炎炎病 计主一项 "文学"的"文学"的"文学", 化子提高的各种(9年)等 一点条件

51)に吹き付け所定の寸法形状にエッチングし、貫通 させる。 (図5 (d))

次いで、レジスト膜を刺腹処理し(図5(c))、赤み 後、所望のリードフレームを得て、エッチング加工工程 を終了する。このように、エッチング加工等によって作 製されたリードフレームは、更に、所定のエリアに領人 ッキ等が施される。次いで、洗浄、乾燥等の処理を経 て、インナーリード部を固定用の接着剤付きポリイミド テープにてテーピング処理したり、必要に応じて所定の 旦タブ吊りパーを曲げ加工し、ダイパッド部をダウンセ 10 ットする処理を行う、しかし、エッチング加工方法にお いでは、アニオ・ガルによる(は)・カカロンガーをはいせい の他に秋福(前)方向にも進むため、その微細化加工に も限度があるのが一般的で、125に示すように、リード フレーム発材の両面からエッチングするため、ラインア ンドスペース形状の場合、ライン間隔の加工限度幅は、 板厚の50~100%程度と言われている。ス、リード フレームの後工程等のアウターリードの強度を考えた場 合、一般的には、その板厚は約0.125mm以上必要 とされている。この為、図ラに示すようなエッチング加 20 工方法の場合、リードフレームの板厚をり、15mm~ O. 125mm程度まで落くすることにより、ワイヤボ ンデイングのための平坦幅が少なくとも70~80μm 必要であることより、0.165mmビッチ程度の賦却 なインナーリード部先端のエッチングによる加工を迫成 してきたが、これが限度とされていた。

【0003】しかしながら、近年、樹脂対比関半時体装 望は、小パッケージでは、電極端下であるインサーリー ドのピッチがり、165mmピッチを経て、既にり、1 5~0.13mmピッチまでの狭ピッチ化要求がでてき。30 た事と、エッチング加工において、リード部村の板厚を 都した場合には、アセンブリエ程や実装工程といった後 工程におけるアウターリードの陸度確保が強しいという 点から、単にリード部材の板厚を薄くしてエッチング加 工を行う方法にも原界が出てきた。

【0004】これに対応する方法として、アウターリー ドの佐佐を確保したまま航紀化を行う方法で、インナー リード部分をパーフエッチングもしてはフレスにより、な くしてエッチング加工を行う方法が提案されている。し かし、プレスにより置くしてエッチング加工をおこなう。 場合には、後工程においての特度が不足する(例えば) めっきエリアの甲滑性)、ボンディング、モールデイン グ時のプランプに必要なインサーリードの中15件、寸点 精度が確保されない。製紙を2度行ぶおのでればならな い等製造工程が複雑になる。3問題でからてある。そし て、インサーリート部分をパーフエッチ、プロより語じ してエッチング加工を行う方法の場合にも、智販を立位 有なましばははないよう 製造工程の機能の ふという間 題がとしている。 実現ではない もつも こうしゅうごう **我机工工**。

【0005】一方、樹脂封止型半導体装置の多端子化に 対応すべく、上記のリードフレールを用いて半導体系子 の端子部とリートフレームのインナーリード先端部とを ワイヤボンデインクする方法とは異なる、半導体素学を パンプを介して外部回路と接続するための具体上に搭載 するフリップチップ法が提案されている。この方法は、 一般には国でに示すように、セラミック材料よりなる基 板73上に配線(インナーリード)72を配し、その配 線(インナーリード)72の電極部(インナーリード先 端部)72点上に半導体素子70をパンプ71を介して 搭載するものである。しかしながら、この方法の場合。 京(数タック・4)京和でもでから、中国H 中マラムと意味 部で2Aとを出ね合わせて接続する時にパンプで1か個 極部72人よりズレでしまい、電気的接続がうまぐいか ないという問題点があり、このフリップチップ法によ り、リードフレームのインナーリード先端部に半時体素 子を括びした、樹脂封止型半導体装置も考えられたが、 特に高鉛細なリードフレームを用いたものは実用に至っ ていない。

[00006]

【発明が解決しようとする課題】このように、樹脂財正 型半時体装置の多端子化に対応でき、且つ、アセンブリ 工程や実装工程等の後工程にも対応できるリードフレー ムが求められていた。本発明は、このような状況のも と、半時体装置の多端子化に対応でき、且つ、後工程に も対応できる高精細なリードフレームを提供しようとす るものであり、、人、そのような高品細なリードフレー ムの製造方法を提供しようとするものである。

[0007] 【課題を解決するための手段】本発明のリードフレーム は、事実体表示をバングを介してインサーリード先端部 に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウ ターリートにより下導体素子と外部回路とを電気的に投 統する、樹脂料止型半導体装置用リードフレームであっ <u>て、インナーリート先端部は、板厚がリードフレームの</u> 他の部分の板厚よりも落く、断面形状が略力形でありこ 且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレーム の他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の3 血は凹状に形成されていることを特徴とするものであ る、また、水充明のリードフレームの製造方法は、半斑 体器子をパンプを介してインナーリード先端部に拡放 し、インドーリートに一体となって延設したアウターリ ードにより主導体系子と外部回路とを電気的に接続す。 心、樹脂料は整丁液体装置用リードフレームであって。 工造体者子 シバングを かして 搭載するインナーリード先 学品は、中間テリートでレームの他の部分の板厚よりも 済く、断値単決が成方がであり、前記インナーリート先 mail() 1 a (1) (+ 1) (1 - 2.5)他の部分の面に生れて、 ニモン の Employable 事成されている しょれば アスパー コレースをエードングプレッス Ξ.

によって作製する方法であって、少なくとも順に、 (A) リードフレーム表材の両面に感光性レジストをす 布する工程。(B)前記リードフレーム発材に対し、一 方の面は、少なくとも半導体素子をハンプを介して搭載 するインナーリード先端部形成領域において平坦状に原 **蝕するためのパターンが形成されたパターン版にて、他** 方の面は、インナーリード先端部形状を形成するための パターンが形成されたパターン版にて、それぞれ、悠光 性レジストを発光して、所定形状の閉口部を持つレジス トパターンを形成する工程、(C)少なくとも、インナ 10 ーリード先後部形状を形成するための、所定形状の間11 かわり としょうしょうかしい かけかべる 一下間にといれば による第一のエッチング加工を行い、協働されたインナ ーリード先端部形成領域において、所定量だけエッチン グ加工して止める工程、(D)インナーリード先端部形 状を形成するためのパターンが形成された面側の原性さ れた部分に、例エッチング性のあるエッチング低抗層を 埋め込む工程。(F.)平坦状に筋蝕するためのパターン が形成された面側から、展蝕液による第二のエッチング 加工を行い貫通させて、インナーリード先端部を形成す。 る工程、(F)上記エッチンク抵抗局。レジスト膜を利 壁し、洗浄する工程、を含むことを特徴とするものであ る。尚、上記において、平坦状に限蝕するとは、リード フレーム発材の一方の面から、脳食を行う際に、脳食に よる形成面(腐煙面)を略平坦状(ベタ状)としながら 腐食することであり、平坦状に腐蝕つづけることによ り、既に形成されているインサーリード先端部形成では、 めのレジストパターンが形成されている面の腐蚀部(で): 部と貫通させて、インナーリード先端部を形成する。 ーリード側に八こんだ凹状であることを意味する。

【0008】本発明のリードフレームの製造方法は、単 導体装置の多端子化に対応したエッチングプロセスによ る加工方法で辿り、第一のエッチング加工により、少な くとも、インナーリード先端部門別で明波するための。 所定形状の閉门部をもつレジストパターンが形成された 面回の腐蝕されたインナーリード先端部形成領域に、イ ンナーリード光路部の(平面的な意味での)外形形状を 実質的に形成してしまうものである。したがって、第一 のエッチング加工において、所定品だけエッチング加工 40 して止めるとは、インナーリード先端部の外形形状を写 質的に形成できる星のエッチング加工でとめるという意 味である。そして、蕗(ロエッチング加工により収蝕形 成された。インナーリート先端部門外を形成するためい パターンが形成された面側の粘煙された部分に、耐エッ チング性のあるエッチング抵抗層を埋め込むことによ り、第一のエッチング工程によって形成されているイン サーリー (名端部)利を保むさから、「4世紀に協議する ためたスペートには16世代とmestics こう 塩価値 。 花籍 (ア)エット・グロチを行い、モード・ナート間を

隠している。尚、第一のエッチング工程において、平坦 状に複雑するためのパターンが形成された面側がらも塩 触を行い、即ちリードフレーム発材の両面から閉倒を行 う、124に示す方法の方が、インナーリート先端部形状 を形成するための、所定形状の間口部をもつレジストバ ターンが形成された面側からのみ思雄を行う場合より も、エッチング加工時間は短縮され、作業上メリットが おる。

[0009]

【作用】本発明のリードフレームは、上記のような構成 にすることにより、半導体電子をパンプを介してインナ and the managed the section of the model of the section of the sec ドフレームにおいて、半導体装置作製の後工程にも対応 てきる、高精細なリードプレームの提供を可能としてい るものであり、結果として半導体装置の一層の多端子化 を可能としている。詳しくは、半将体案子をパンプを介 して搭数するインナーリード先端部のみをリードフレー **小扇材の板厚より落くしてしていることにより、リード** プレーム全体の強度を、全体がリードプレーム素料の板 20 厚の場合とほぼおなじ強度に保むながら、インナーリー ド部の敵細加工を可能としている。半導体第子をバンプ を介して搭載するインナーリード先端部のパンプとの48 統面が凹状になっていることにより、パンプ接続時にお ける位冠ズレが発生してもパンプと前記接統面とが電気 的接続を行い易くしている。そして、パンプとの接続面 を凹状としてパンプとの接続面を挟む2面を凹状として いることにより、変形しにているのとしている。また、 **木発明のリードフレースの製造方法は、このような構成** にすることにより、半時体発子をパンプを介して採払す 又、上記において、凹状に形成されているとは、インサー的。なインナーリード先端部の素子搭放面を凹状として、該 素子搭載面を挟む両面を凹折に形成した。上記不允明の リードフレースの製造を可能にするものである。そし て、第一のエッチング加工後、インサーリード先端部形 状を形成するためのパターンが形成された面側の倍極さ れた部分に耐エ<u>ッチン</u>グ作のあるエッチング抵抗層を埋 め込んだ後に、第二のエッチング加工を行うことによ り、インナーリード先端部の加工は、若材自体の原でよ り泣い、海内部を外形加工することとなり、機細加工が

[0010]

強固少しのとしている。

【写統例】本発明のリートプレースの写施例を同じそう。 ご説明する。図1は本実施例リートフレースの平面図で 赤り [4] (6) はへ1 / N2における断面図で、例2 シムーがよび図と(い)は主導体表でを招待した場合の segue appoint signal to 154. The second 4.2 of the Conference

可能となる。そして、奴母を全体的に強くせず、下級化

素子をパンプを介して搭載するインナーリード先端部形

成領域のみを消ぐして加工する為、加工時には、板厚を

全体的に落くした場合と比べ、リードフレーム素材全体を

中、1.0はリートフレール、1.1はインナーリード、1 1Aはインナーリート先済部、12はアウターリート 13はダムバー、14はフレーム部を示している。小犬 旋囲のリードフレームは、141(a)に示すように、主 **郵体架子をパンプを介して搭載するための部門のインサ ーリード先端部11Aを有するインナーリード11と**。 該インナーリード11と一体となって遅結された外部回 路と接続するためのアウターリード12、樹脂封止の原 の樹脂の流出を防ぐためのダムバー 13等を有するもの で、42%ニッケルー鉄合金を指材とした。一体もので ある。インナーリード先常部11人の厚さは40ヵm ノンナーリード本党2011年本世界の中ではなってもいめ で、発度的には後半度に充分的えるものとなっている。 インナーリードビッチはり、12mmと、凶も(3)に 示す半導体装置に用いられている従来のワイヤボンディ ングを用いた多ピン (小ピッチ) のリードフレームと此 べて、狭いビッチである。本実施网のリードフレー人の インナーリード先端部11Aは、豚面が図2(c)、図 2(d)に示すように、平時体系子指数面限と半時体系 子指鉄面を挟む両側の面を凹状に形成している。半導体 20 **第子指数面側が凹状であることによりパンプ部がインナ** ーリード先端部11Aの面内に乗り易く、位冠スレが企 生してもパンプと先端面が接続し易い形状である。イン ナーリード先端部11人の3面を凹れにしていることに より、低級的にも強いものとしている。

【0011】本実施圏のリードフレールを用いた樹脂月 **止型の半導体装置の作製には、半導体型 (2)端子部との** 接続にワイヤホンデイングを行わず、パンプによる接続 を行うものであるが、日胎の月止、タスパーの切除等の ポンデイング投続を施した半海体装置と同じ処理で行う ことができる。図6(6)は、本実施例リードフレーム を用いた国際対止型半海体装置の収略構成を示した断面 倒である。

【0012】不発明のリートフレームの製造方法の実施。 例を以下、国にそって説明する。国内は不在明の実施例 ードフレームの製造方法を示すための。半近休期子をパ ンプを介して搭載するシナーリード先端部を含む緊部に おける各工程凹面図であり、ここで作製されるリードフ レームを示す平面図である[43 (3)の[0]-[0]255の 40 断面部についての製造工程団である。同1中、41はリ ードフレームが材、42A、42Bはレジストパター ン、4.3は第一の用口部、4.1は第二の用口部、4.5は 第一の凹部、10は第二の凹部、47は半垣状面、48 はエッチング抵抗筋、19はインナーリート先端部を示 ず、先ず、4000年ッグルー鉄合金がらなり、厚みかり O. 15mmのリートフレーム器材 11つ病面に、重ク ロム酸カリウンを感光剤とした水溶性カリインレジスト を守有した後、およさいターで被を用いて、明知明年で 新 (2)開日記 (1995年 - 新 20月1日記 1945年 - 400 名 200) (1

ターン42A、42日を形成した。(144(a)) 第一の間口部4.3は、後のエッチング加工においてリー ドフレーム器材41をこの側口部からベク状に腐蝕する ためのもので、レジストの第二の間口部44は、リード フレームの半導体系子をパンプを介して搭数するインサ ーリード先端部の形状を形成するためのものである。第 一の周口部43は、少なくともリードフレーム41のシ ナーリード先端部形成領域を含むが、核工程において、 デーピングの工程や、リードフレームを固定するクラン 10 ア工程で、ベタ状に財蝕され部分的に得くなった部分と の段差が邪魔になる場合があるので、エッチングを行う ナルプログンナールード哲学の対象研究してもは可能であり 大さめにとる必要がある。次いで、飛温57°C、森壌 48Be の岩化第二気溶液を用いて、スプレー圧2. 5kg/cmi にて、レジストパターンが形成されたり ードフレーム店村41の両面をエッチングし、ベタ状 (平坦状)に腐蚀された第一の凹部45の深されがリー ドフレー人部材の1~3に達した時点でエッチングを止 めた。(144(11))

この段階で、104(モ)に示すインナーリード先端部4 9部の(平面的な意味での)外形形状が密質的に作られ ている。上記第1回日のエッチングにおいては、リード フレーム器材料1の両面が応同時にエッチングを行った が、必ずしも両面から同時にエッチングする必要はな い、少なくとも、インナーリード先端部形状を形成する ための、所定形状の間口部をもつレジストパターン42 日が形成された面側から内蝕派によるエッチング加工を 行い、腐種されたインサーリード先端部形成領域におい て、所定量エッチング加工し止めることができれば良 処理は、基本的に通常のリードフレームを用いてワイヤー 80 い、本実能例のように、第1回目のエッチングにおいて リードフレーム素材41の西面から同時にエッチングが る理由は、両面からエッチングすることにより、役法す る第2回目のエッチング時間を財給するためで、レジス トパターン42B側からのみの片面エッチングの場合と ...比べ、第1回日エッチングと第2回日エッチングのトー タル時間が短路される。次にで、第二の間口部4-1側の **内腔された第二の凹部46にエッチング肌抗関48とし** ての印エッチング代のあるホットメルト型ワックス(サ ・インクデエック社製の般ワックス、聖爺M R W B 6)を、ダイコータを出いて、弦布し、ベタ状(平坦 状) に腐蚀された第二の凹部するに抑む込んだ。レジス トパターン42日上し該エッナング抵抗層48に連布さ

れた状態とした。(図1(+)) エッチング抵抗関イドを、レジストバグーン 1281 宝 面に鉄布する必要はないが、第二の凹部()もを含む一部 にのみ集布することは罪しわに、関すって)に示すよう に、第二の凹部中心とともは、第二の内に部で「部を面 にエッチングは抗肝するを固布した。お月絶例で使用し たなっずこの抵抗所主がは、アルカリ、審型とコータス (1) 连续数据 基本的1000 (1) 医二甲磺胺(10) (1) (1) (1) (1) ング時にある程度の全体性のあるものが、好ましく、別 に、上記ワックスに限定されず、いい硫化型のものでも 良い。このようにエッチンク抵抗日48をインナーリー ド先端部の形状を形成するためのパターンが形成された 面隅の腐蝕された第二の凹部46に埋め込むことによ り、後工程でのエッチング時に第二の凹部46が展蝕さ れて大きくならないようにしているとともに、高精細な エッチング加工に対しての収械的な発展特殊をしてお り、スプレー圧を高く(2.5kg/cm²)とするこ とができ、これによりエッチングが深さ方向に進行し場。10 すくなる。この後、ヘク状(平坦状)に腐蝕された第一 content 4 S形成面側からリードラピー人の材は1 S デー チングし、貫通させ、インサーリート先端部49を形成

した。(図4(d)) この際、インナーリート先端部のエッチング形成面49 Sはインナーリード際にへこんだ凹状になる。また、先 の第1回目のエッチング加工にて作収された。エッチン グ形成而495を抗セ2面もインナーリード側にへこん だ凹状である。次いで、洗浄、エッチング抵抗層48の 除去、レジスト限(レジストパターン42A、42B) 20 の除去を行い、インナーリード先端部4.9が歐細加工さ れた図4 (a) に示すリードフレームを得た。エッチン グ抵抗剤48とレジスト股(レジストパターン42A. 42B)の除去は水酸化ナトリウム水溶液により溶解除 去した。

【0013】尚、上記大範囲においては、エッチンク加 工にて、図3(a)に示ように、インナーリード先端部 から終休部15を延設し、インナーリート先端部向生を 雲げた形状にして形成したものを得て、海体部15をプ レス等により切断除去して図1(a)に示す形状を得 る。図3(a)に示すしのを切断し、図1に示す形状に する際には、図3(6)に示すように、通常、複弦のた めボリイミドデーブを使用する。図3(も)の状態で、 プレス等により返休部15を切断除去し、図2(a)。 図2(h)に示すように半導体条子20をインナーリー ド先掲部11Aにパンプ21を介して格哉した後、国6 (3)に示すワイヤボンデイング投続のものと同様に、 樹頭針心をするが、半点体系子は、テーフをつけた状態 のままで、図り(い)のように搭載され、そのまま関係 届対止される。

【0014】尚、不り出によるインナーリード先端部4 9の試細化加工は、第二の凹部4点の形状と、最終的に 得られるインボーリート先端部の厚さしに左右されるも ので、何えは、牧母(シラリル=まで渡くすると、図す (+) に示す。平田協いを100ヵmとして、インサー リード先端部ピッチ(responsite) 1.5 mmまで微細加工可能 となる。概様(を300m程度まで道くし、平用編Wを テロロ m程度とすると、インサールード 左端部に、土豆 要の「主主」、収集は、素相関すってきるが、概要する。 平用使力为200万以第二元子。第二日中日人类如3000年。第二日中日日

pは更に使いビッチまで有契が可能となる。

[0015]

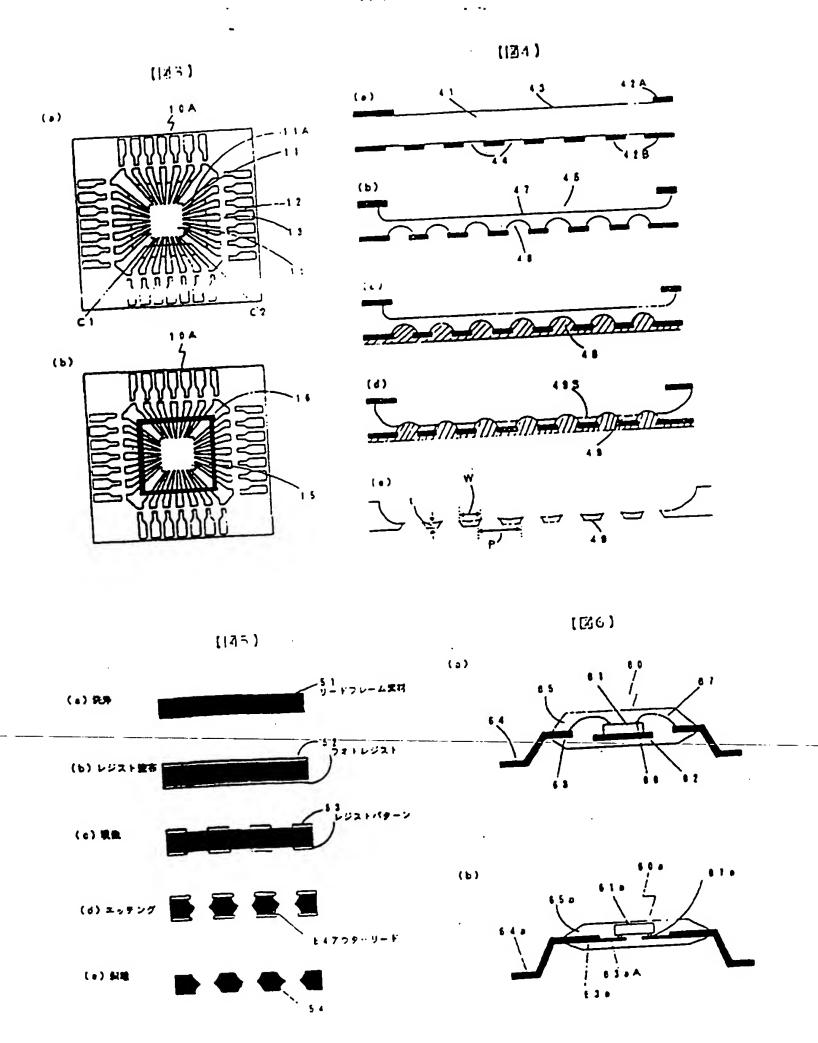
【発明の効果】水発明のリードフレームは、上記のよう に、半邳体素子をバンプを介してインナーリード先端部 に搭数する、樹脂対正型半導体装置に用いられるリード フレームにおいて、バンプとバンプを搭載するインナー リード先端部との位置ズレが起きても、電気的接続がし 易いしのの提供を可能とするものであり、且つ、エッチ ング加工にてインナーリード先端部の紐線加工が可能な 構造としている。又、本発明のリードフレームの製造方 法は、半時体装置の多端子化に伴う、リードフレームの インナーリード先端部の外ピッチ化。簡細化に特ピー き、且つ、牛喜体装置作製のためのアセンフリー程や実 英工程等の後工程にも対比できる、上記本允明のリード フレームの気流を可能とするものである。結局、本発明 は、半事体装証用のリードフレームで、半界体装証の多 選子化対応でき、且つ、半辺体装置作民の後工程にも対 比できる、高品組なリードフレームを提供することを可 能としている。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】実施圏のリードフレーム
- 【図2】実施圏のリードフレームを説明するための図
- 【図3】エッチング後のリードフレームの形状等を説明 するための図
- 【図4】本発明実施例のリードフレー人の製造工程図
- 【図5】従来のリードフレー人のエッチング製造工程を 説明するための国
- 【1图6】 图题对此型半连体装置图
- 【国で】従来のフリップチップ法を説明するための国

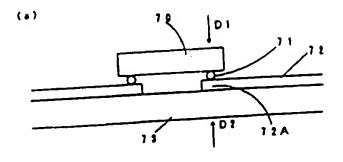
【符号の説明】

.,,		11 11:21 /
	10	リードフレーム
	1.1	インナーリード
	11.	インナーリード先端部
	1 2	アウターリード
		ダムバー
	$\frac{13}{14}$ $\frac{3}{14}$	フレーム部
	14	抵休
	15	テープ
	16	半路体在了
	20. 20 a	•
40	21. 21 a	バンブ
	25, 25 a	テープ
	11	リードフレーム系列
	428.426	レジストパターン
		数…の間(1部)
	1.3	数二の間口部
	1-1	37 の川間
	15	•
	1.6	第二の回到
	1.7	未加有中
	•	医分析医外侧植物
		インターリートルが部
• • •	', , ;	· ·



2 - 0003, EAST Version: 1.03.0002

(147)







02/19:2003, EAST Version: 1.02.0002